

多孔氢氧化钴薄膜的制备及其超级电容器性能

张永起, 夏新辉, 康婧, 涂江平*

浙江大学材料科学与工程学系, 硅材料国家重点实验室, 杭州 310027

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org